# BARRIER MATERIAL WITH VEPOR DEPOSITION LAYER AND LAMINATED MATERIAL USING THIS BARRIER MATERIAL

**Publication number:** JP8267637 (A) **Publication date:** 1996-10-15

Inventor(s): SUZUKI HIROSHI; SAJIKI TAKASHI; IWASE HIROSHI; FUKUDA AKIO

**Applicant(s):** TOPPAN PRINTING CO LTD

**Classification:** 

- international: **B32B9/00; C23C14/20; C23C14/20; B32B9/00; C23C14/20;** C23C14/20; (IPC1-

7): C23C14/20; B32B9/00

- European:

**Application number:** JP19950075688 19950331 **Priority number(s):** JP19950075688 19950331

## Abstract of JP 8267637 (A)

PURPOSE: To provide a barrier material with excellent transparency which can keep low oxygen permeability and steam permeability even in the case of a deposited film provided with a vapor deposition layer consisting of an inorg. compd. with a thickness being at most a specified value. CONSTITUTION: This barrier material 1 is prepd. by proving on a base material 2 a coating layer 4 consisting of a water-soluble polymer and a metal alkoxide or its hydrolyzate on the deposit face of a deposit film wherein a vapor deposition layer 3 consisting of an inorg. compd. with a thickness of 100-400& angst is provided. In addition, the laminated material is provided with a heat sealable resin layer 5 on the coating layer 3 of this barrier material 1.



Data supplied from the **esp@cenet** database — Worldwide

# (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平8-267637

(43)公開日 平成8年(1996)10月15日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
B 3 2 B 9/00			B 3 2 B 9/00	A
// C 2 3 C 14/20			C 2 3 C 14/20	Z

審査請求 未請求 請求項の数6 〇L (全 5 頁)

(21)出願番号	特願平7-75688	(71)出願人 000003193 凸版印刷株式会社
(22)出願日	平成7年(1995)3月31日	東京都台東区台東1丁目5番1号
		(72)発明者 鈴木 浩
		東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印
		刷株式会社内
		(72)発明者 左治木 隆
		東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印
		刷株式会社内
		(72)発明者 岩瀬 浩
		東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印
		刷株式会社内

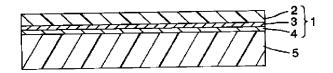
最終頁に続く

## (54)【発明の名称】 蒸着層を有するバリア材料、およびこのバリア材料を用いた積層材料

# (57)【要約】

【目的】厚みが400Å未満の無機化合物からなる蒸着層を設けた蒸着フィルムであっても、低い酸素透過度、水蒸気透過度を維持できる透明性の優れたバリア材料を提供することを目的とする。

【構成】基材 2 上に、厚み 1 0 0  $\sim$  4 0 0 Åの無機化合物からなる蒸着層 3 を設けた蒸着フィルムの蒸着面に、水溶性高分子と、金属アルコキシドまたはその加水分解物の被覆層 4 を設けたバリア材料 1、及びこのバリア材料 1 の被覆層 3 上にヒートシール性樹脂層 5 を設けた、積層材料である。



1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】基材に100Å~400Åの厚さの無機化 合物蒸着層を設けた蒸着フィルムの、蒸着面に水溶性高 分子と金属アルコキシドまたはその加水分解物を含む被 **覆層を設けたことを特徴とする、蒸着層を有するバリア** 材料。

【請求項2】基材に100Å~400Åの厚さの無機化 合物蒸着層を設けた蒸着フィルムの、蒸着面に水溶性高 分子と塩化錫を含む被覆層を設けたことを特徴とする、 蒸着層を有するバリア材料。

【請求項3】基材が、無機化合物蒸着用アンカーコート 層を有する、請求項1または請求項2のいずれかに記載 の蒸着層を有するバリア材料。

【請求項4】請求項1ないし請求項3のいずれかに記載 のバリア材料の被覆層側に、ヒートシール性樹脂層を設 けたことを特徴とする、バリア材料を用いた積層材料。

【請求項5】基材の蒸着層と反対側に外装材を設けたこ とを特徴とする、請求項4に記載の積層材料。

【請求項6】外装材が、プラスチックフィルム、または 2以上のプラスチックフィルムの積層材からなる、請求 20 項5に記載の積層材料。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、酸化ケイ素、酸化アル ミニウム等の金属酸化物を含む無機化合物蒸着層を設け た蒸着フィルムの改良に係るもので、無機化合物蒸着層 の厚みが薄くて透明性が良好なバリア材料、およびこの バリア材料を用いた積層材料に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】近年、食品、医薬品等の包装に用いられ 30 る包装材料は、内容物の変質、特に食品においては蛋白 質や油脂等の酸化、変質を抑制し、さらに味、鮮度を保 持するために、また無菌状態での取扱いが必要とされる 医薬品において有効成分の変質を抑制し、効能を維持す るために、包装材料を透過する酸素、水蒸気、その他内 容物を変質させる気体による影響を防止する必要があ り、これら気体(ガス)を遮断するガスバリア性を備え ることが求められている。

【0003】そのため、従来からポリビニルアルコール 重合体(EVOH)、あるいはポリ塩化ビニリデン樹脂 (PVDC) など一般にガスバリア性が比較的高いとい われる高分子樹脂組成物をラミネートまたはコーティン グにより設けたガスバリヤ性積層体が、包装フィルムと して一般的に使用されてきた。

【0004】また、適当な高分子樹脂組成物(単独で は、高いガスバリア性を有していない樹脂であっても) にアルミニウム (A1) などの金属または金属化合物を 蒸着した金属蒸着フィルムや、最近では、一酸化珪素 (SiO)などの珪素酸化物 (SiOx) 薄膜、酸化マ 50 存性に問題が生じる場合があった。

グネシウム(MgO)薄膜などを、透明性を有する高分 子材料からなる基材上に蒸着などの形成手段により形成 した蒸着フィルムが開発されている。これらは高分子樹 脂組成物からなるガスバリア材より優れたガスバリア特 性を有しており、高湿度下での劣化も少ないので、この ガスバリヤ材を包装材料に用いた包装フィルムが一般的 に使用され始めている。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】上述のPVA、EVO 10 H系の高分子樹脂組成物を用いてなるガスバリア性積層 体は、温度依存性及び湿度依存性が大きいため、高温ま たは高湿下においてガスバリア性の低下が見られ、特に 水蒸気バリア性が低下する。また、包装の用途によって は煮沸処理やレトルト処理を行なうとガスバリア性が著 しく低下することがある。

【0006】またPVDC系の高分子樹脂組成物を用い てなるガスバリア性積層体は、湿度依存性は小さいが、 酸素バリア性を1cc/m²・day・atm以下とする 高ガスバリア材(ハイガスバリア材)を実現すること は、困難であるという問題がある。また被膜中に塩素を 多量に含むため、焼却処理やリサイクリングなど廃棄物 処理の面で問題がある。

【0007】さらに上述の金属または金属化合物を蒸着 した金属蒸着フィルムや一酸化珪素 (SiO) などの珪 素酸化物薄膜、酸化マグネシウム(Mg〇)薄膜を蒸着 した蒸着フィルムは、ガスバリア層としての無機化合物 の薄膜が可撓性に欠けており、揉みや折り曲げに弱く、 また基材との密着性が悪いため、取り扱いに注意を要 し、特に印刷、ラミネート、製袋など包装材料の後加工 の際に、クラックが発生しガスバリア性が著しく低下す る問題がある。また、形成方法に真空蒸着法、スパッタ リング法、プラズマ化学気相成長法などの真空プロセス を用いるため、装置が高価であり、また形成工程におい て局部的に高温となり、基材に損傷を生じたり、低分子 量物質あるいは可塑剤等の添加剤などの分解、脱ガスな どに起因する無機薄膜中の欠陥、ピンホール等が発生す ることがあり、高いガスバリア性を達成できないこと、 コスト的に高価となるという問題を有している。

【0008】この無機化合物蒸着層を設けた蒸着フィル (以下、PVAとする)、エチレンビニルアルコール共 40 ムは、蒸着層の厚みが大きければガスバリア性、耐水性 が優れたものとなるが、蒸着層を形成するのに時間を要 し、生産効率が悪く、また前述したようにより可撓性が 失われてしまう。そして、安定したバリア性を維持する ためには、蒸着層の厚みを400Åを超えて形成しなけ ればならなかった。また、酸化ケイ素の場合、厚みが大 きくなると着色度合が大きくなり、透明性に欠ける難点 があった。一方、蒸着層の厚みが小さければ、特に厚み が400Å未満であると、着色度合が小さく透明性は良 好になるが、ガスバリア性、耐水性が低下し、内容物保

.3

【0009】そこで、本発明は、透明性に優れ、可撓性を有するとともに酸素、水蒸気などに対するガスバリア性に優れたバリア材料、およびこの材料を用いた積層材料を提供することを目的とする。

#### [0010]

【課題を解決するための手段】請求項1記載の発明は、基材2上に、100Å~400Åの厚みの無機化合物からなる蒸着層3を設けた蒸着フィルムの蒸着面に、水溶性高分子と、金属アルコキシドまたはその加水分解物を含む被覆層4を設けたことを特徴とする、蒸着層を有するバリア材料である。

【0011】請求項2に記載の発明は、請求項1の発明 の金属アルコキシド、またはその加水分解物を含む被覆 層に代えて、塩化錫を含む被覆層を設けたことを特徴と する、蒸着層を有するバリア材料である。

【0012】上記発明において、基材には、無機化合物 蒸着用のアンカーコート層を設けることが好ましい。

【0013】また、上記バリア材料の被覆層側には、ヒートシール性樹脂層を設けることが好ましい。

【0014】さらに、上記バリア材料の蒸着層と反対の 20 側には、外装材、特にプラスチックフィルム、または2 以上のプラスチックフィルムの積層材からなる外装材を 設けることが好ましい。

### [0015]

【作用】本発明のバリア材料は、基材に無機化合物蒸着層、水溶性高分子と金属アルコキシドまたはその加水分解物の被覆層、あるいは水溶性高分子と酸化錫からなる被覆層を設けた構成からなるので、蒸着層の厚さが100Å以上400Å未満の厚さであっても1.5cc/m²・day・atm以下の酸素透過度、3.0g/m²・day以下の水蒸気透過度という、高いバリア性を維持することができた。

【0016】また、蒸着層に直接でなく、被覆層を介してヒートシール層を設ける構成とすれば、ヒートシール層形成の際に蒸着層が被覆層により保護されるので、バリア性の低下が小さく、高いガスバリア性、耐水性が維持され、かつ耐内容物性に優れた積層材料が得られる。そして、蒸着層上に被覆層を形成することにより、蒸着層単体の場合より透明性が向上する。さらに、容器成形時に発生するクラックが少ないので、浸透性の大きい内40容物を充填包装しても重量変化が少ないことは勿論、内容物中の成分による層間の接着強度の低下も小さいものとなる。

#### [0017]

【実施例】本発明の一実施例を詳細に説明する。図1は、本発明のバリア材料を用いた積層材料の構成を説明する断面図である。

【0018】図1において、1はバリア材料であり、2 シシランは基材、3は無機化合物蒸着層、4は被覆層、5はヒー シアルミントシール性樹脂層である。基材2は、シート状またはフ 50 の一般式、

ィルム状のものであって、ポリオレフィン(ポリエチレン、ポリプロピレン等)、ポリエステル(ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート等)、ポリアミド(ナイロンー6、ナイロンー66等)、ポリ塩化ビニル、ポリイミドなど、あるいはこれらの高分子の共重合体など、通常包装材料として用いられるプラスチックフィルムないしはシートが使用できる。

性高分子と、金属アルコキシドまたはその加水分解物を 【0019】この基材2には、例えば帯電防止剤、紫外含む被覆層4を設けたことを特徴とする、蒸着層を有す 10 線吸収剤、可塑剤、滑剤、着色剤など公知の添加剤を加るバリア材料である。 えることができ、必要に応じて適宜添加される。

【0020】さらに基材2の表面(蒸着面)をコロナ処理、アンカーコート処理等の表面改質を行い、蒸着層の密着性を向上させることも可能である。

【0021】無機化合物蒸着層3は、珪素、アルミニウム、チタン、ジルコニウム、錫などの酸化物、窒化物、 弗化物の単体、あるいはそれらの複合物からなり、真空 蒸着法、スパッタリング法、プラズマ気相成長法(CV D法)などの真空プロセスにより形成される。

20 【0022】無機化合物蒸着層3の膜厚は、100Å~ 400Åの範囲で、被覆層4は、水溶性高分子と、

(a) 1種以上の金属アルコキシド及びその加水分解物、または(b)塩化錫の少なくとも一方を含む水溶液、あるいは水/アルコール混合溶液を主剤とするコーティング剤からなる。水溶性高分子と塩化錫を水系(水あるいは水/アルコール混合)溶媒で溶解させた溶液、あるいはこれに金属アルコキシドを直接、あるいは予め加水分解させるなどの処理を行ったものを混合した溶液を、プラスチック基材2上の無機化合物蒸着層3にコーディング剤に含まれる各成分について以下に詳述する。

【0023】本発明でコーティング剤に用いられる水溶性高分子はポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、デンプン、メチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、アルギン酸ナトリウムなどが挙げられる。特にポリビニルアルコール(PVA)を本発明のガスバリア性積層体のコーティング剤に用いた場合にガスバリア性が最も優れる。ここでいうPVAは、一般にポリ酢酸ビニルをけん化して得られるもので、酢酸基が数十%残存している、いわゆる部分けん化PVAから、酢酸基が数%しか残存していない完全けん化PVAまでを含み、特に限定されるものではない。

【0024】また、塩化錫は塩化第一錫(SnC12)、塩化第二錫(SnC14)、あるいはそれらの混合物であってもよく、無水物でも水和物でも用いることができる。

【0025】 さらに金属アルコキシドは、テトラエトキシシラン [Si(OC2 H $_5$ ) $_4$ ]、トリイソプロポキシアルミニウム [A1(O-2'-C $_8$ H $_7$ ) $_3$ ] などの一般式。

5

 $M (OR)_{n}$ 

(M:Si、Ti、Ai、Zr等の金属、R:CH<sub>3</sub>、 C2 H5 等のアルキル基)で表せるものである。中で も、テトラエトキシシラン、トリイソプロポキシアルミ ニウムが加水分解後、水系の溶媒中において比較的安定 であるので好ましい。

【0026】上述した各成分を単独またはいくつかを組 み合わせてコーティング剤に加えることができ、さらに コーティング剤のバリア性を損なわない範囲で、イソシ アネート化合物、シランカップリング剤、あるいは分散 10 剤、安定化剤、粘度調整剤、着色剤など公知の添加剤を 加えることができる。

【0027】例えばコーティング剤に加えられるイソシ アネート化合物は、その分子中に2個以上のイソシアネ ート基(NCO基)を有するものであり、例えばトリレ ンジイソシアネート(TDI)、トリフェニルメタント リイソシアネート(TTI)、テトラメチルキシレンジ イソシアネート(TMXDI)などのモノマー類と、こ れらの重合体、誘導体などがある。

【0028】コーティング剤の塗布方法には、通常用い 20 ね、色差計により測定)であった。 られる、ディッピング法、ロールコーティング法、スク リーン印刷法、スプレー法など従来公知の手段が用いら れる。皮膜の厚さはコーティング剤の種類によって異な るが、乾燥後の厚さが約0.01~100 $\mu$ mの範囲で あればよいが、50μm以上では、膜にクラックが生じ やすくなるため、 $0.01\sim50\mu$ mとすることが望ま しい。

【0029】以上の構成からなるバリア材料は、本発明 の積層材料において1層設けられるが、さらに高いバリ ア性が必要な場合には、バリア材料を2層以上設けた構 30 成にすることができる。

【0030】そして、ヒートシール性樹脂層5は、ポリ エチレン、ポリプロピレン、エチレン共重合体、飽和ポ リエステル等、ヒートシール性を有する樹脂であれば目 的に応じて使用することができる。このヒートシール性 樹脂層5は、フィルム化した材料を接着剤を介してラミ ネートして設けてもよいし、溶融した樹脂を直接押出し コーティングによりラミネートしてもよい。

【0031】さらに、上記バリア材料1の蒸着層3と反 対の側には、図示しない外装材を設けることができる。 この外装材としては、通常の包装材料に用いられる材料 が任意に用いることができ、プラスチックフィルム、ま たは2以上のプラスチックフィルムの積層材が好ましく 用いられる。

【0032】この積層材料は、ヒートシール性樹脂層を 内面として、ピロー包装袋、4方シール袋、3方シール 袋、ガゼット状袋、スタンディングパウチ、バッグイン ボックスの内袋等の容器に成形して用いることができ る。

テレフタレート(PET)をプラスチック基材とし、そ の上面にSi〇(酸化ケイ素)を蒸着源とし、抵抗加熱 方式による真空蒸着法により、膜厚100Åの蒸着層を 形成し、さらに下記組成からなる塗液をバーコーターに より塗布し、乾燥機で120℃、1分間乾燥させ、厚さ

【0034】・塗液の成分

約0.5 µmの被覆層を形成した。

テトラエトキシシラン [Si(OC2 H5)4]10. 4gに塩酸(0.1N)を89.6g加え、30分間撹 拌し加水分解させた固形分3wt%(SiO2換算)の 加水分解溶液(A)と、ポリビニルアルコールの3.0 wt%の水/イソプロピルアルコール(90/10)溶 液(B)を混合した組成。

【0035】そして得られた積層材料の酸素透過度、水 蒸気透過度、および黄色度を測定した。酸素透過度は、 モコン法により測定し、0.24cc/m²・day・a tm (30℃、70%RH) であり、水蒸気透過度は、 モコン法により測定し、2.62g/m<sup>2</sup>・day(4) 0℃、90%RH)、黄色度は、13.3(10枚重

【0036】<比較例1>実施例1の被覆層を設けない 以外は、実施例1と同じ構成の材料について、実施例1 と同様のテストを行なった。酸素透過度は、15.7cc /m<sup>2</sup> ・day・atmであり、水蒸気透過度は、1 7. 9 g/m<sup>2</sup> · day、黄色度は、13. 8であっ た。

【0037】〈実施例2〉実施例1の蒸着層の厚さを2 00 Åにした以外は、実施例1と同じ構成の材料とし た。この材料の酸素透過度は、 $0.21cc/m^2 \cdot da$ y・atm、水蒸気透過度は、1.15g/m²・da y、黄色度は、20.2であった。

【0038】<比較例2>実施例2の被覆層を設けない 以外は、実施例2と同様の構成とし、実施例2と同様に 測定した。この材料の酸素透過度は、5.52cc/m<sup>2</sup> ・day・atm、水蒸気透過度は、9.20g/m² ・day、黄色度は、21.7であった。

【0039】 <実施例3>実施例1の蒸着層の厚さを3 00 Åにした以外は、実施例1と同様の構成の材料とし た。この材料の酸素透過度は、 $0.17 cc/m^2 \cdot da$ 40 y・atm、水蒸気透過度は、0.92g/m²・da y、黄色度は、28.5であった。

【0040】<比較例3>実施例3の被覆層を設けない 以外は、同様の構成とし、同様に測定した。この材料の 酸素透過度は、4.63cc/m²・day・atm、水 蒸気透過度は、4.07g/m゚・day、黄色度は、 30.2であった。

【0041】〈実施例4〉実施例1の蒸着層の厚さを4 00Åにした以外は、実施例1と同じ構成の材料とし た。この材料の酸素透過度は、 $0.23cc/m^2 \cdot da$ 【0033】<実施例1>厚さ12 $\mu$ mのポリエチレン 50 y・atm、水蒸気透過度は、0.54g<math>/  $m^2$  ・da

y、黄色度は、36.1であった。

【0042】<比較例4>実施例4の被覆層を設けない 以外は、同様の構成とし、同様に測定した。この材料の 酸素透過度は、5.52cc/m<sup>2</sup>・day・atm、水 蒸気透過度は、2.54g/m<sup>2</sup>・day、黄色度は、 43.2であった。

[0043]

【発明の効果】本発明は、以上の構成からなるので、無 機化合物の蒸着層の厚みが400Å未満であっても、酸 素透過度が1.5cc/m²・day・atm以下、水蒸 10 2…基材 気透過度は、3.0 g/ $m^2$ ・day以下のバリア性を 維持することができる。

【0044】また、積層材料とした場合、バリア材料の 蒸着層に直接ラミネートすることがないので、ラミネー

ト加工時のバリア性の低下が小さい。さらに、蒸着層の 厚さが薄いので、透明性が優れている上、蒸着層を形成 する時間が短くて済み、生産効率がよく、価格的にも優

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のバリア材料を用いた積層材料を示す断 面図である。

【符号の説明】

位なものである。

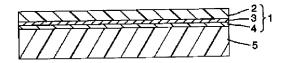
1…バリア材料

3 …無機化合物蒸着層

4…被覆層

5…ヒートシール性樹脂層

【図1】



フロントページの続き

(72)発明者 福田 彰男

東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印 刷株式会社内